

衍射光波导新技术 & 新材料 助力AI+AR发展

广纳四维市场总监 杨智杰



目录

1

AI+AR智能眼镜 发展趋势 2

市面AR衍射波导 常见问题 3

SEEV AR产品 &技术优势 1

SEEV 产线情况 &量产能力

AI智能眼镜未来趋势——AI+AR









6月20日META与OAKLEY发布

联名眼镜

Ray-Ban Meta 出货

300万

人类从视觉获取的信息占

83%

智能眼镜终极方向

AR+AI

AI智能眼镜未来趋势——AI+AR





EVEN Realities G1







来源: Even Realities官网



来源:Coray Air2官旗



米源: MEIAE网





外观

×厚重×光栅感重×与普通眼镜片差异大



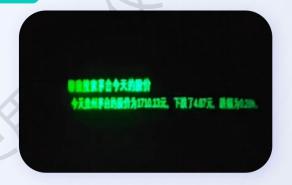






显示

×显示画面不干净 ×杂散光影响佩戴使用体验







SEEV产品方案优势



工艺改进:



通过设计高透工艺结构,提升透过率 使光波导镜片体验可媲美普通镜片

透过率高达

99%

✓高透过率✓防刮擦✓防油污且不影响镜片B值

光栅与非光栅区域 透过率差距

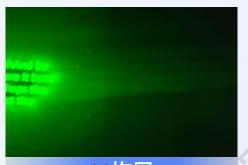
2%

✔ 弱光栅可见感 ✔ 长时间佩戴无负担



SEEV产品方案优势

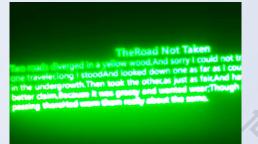
市面产品常见杂散光问题



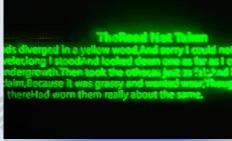
×拖尾

heRoad Not Taken rood, And sorry I could not travel both

×拖影



×底色光晕



×字体光晕

四维产品对比

TheRoad Not Two roads diverged in a yellow wood, And sor one traveler, long I stood And looked down on in the undergrowth. Then took the other, as just better claim, Because it was grassy and wanted passing thereHad worn them really about th

超弱光晕、拖尾、拖影

画面于净清晰

工艺改进:

- √模板制作优化
- √解决压印脱模问题
- √提升加工过程中洁净度



全彩(AR发展趋势)——刻蚀

全彩显示技术在增强现实(AR)眼镜中的应用,已成为提升用户体验、扩大市场应用的重要方向

信息传递更高效

颜色区分:彩色能通过色相、明度、饱和度快速区分不同元素

(如地图、图表、数据可视化),而单色辨识效率低。

视觉体验

吸引力:彩色内容更符合人类视觉习惯,能更好地吸引注意力(广告、影视、游戏依赖色彩冲击力)。

用户体验提升

交互友好性:彩色界面(图标、按钮、状态提示)更直观,降低操作门槛。

阅读舒适度: 合理配色可减少视觉疲劳(如黑暗模式中的融合色彩)。







碳化硅晶圆规格需求

规格

折射率

吸收率

透过率

雾度

TTV (总厚度变化)

BOW (弯曲度)

Warp (翘曲度)

Roughness (粗糙度)

表面缺陷

典型值

>2.65@589nm

<0.1%@450-650nm

> 67%@450nm

<0.3%@visible

≤2µm

-5μm~5μm

-5μm~5μm

双面Ra≤0.5nm

10-5

对光波导的影响

色彩还原度,FOV,光效 影响光效,均匀性、色差

外观

造成杂散光,影响对比度、MTF

MTF, 对比度, etc.

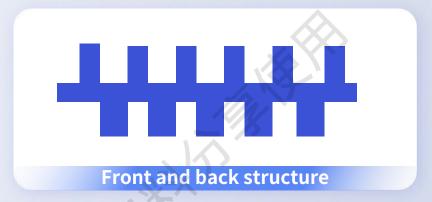




刻蚀技术突破 レ小角度 レ正反面结构 レ高深宽比 レ复杂形貌











公司介绍

2019 ・ 广纳院成立

• 同步成立纳米光栅波导项目组

2021 ・ 广纳四维(广东) 光电科技有限公司

• 2021年12月公司在广州黄埔区成立

2022 ・ 完成Pre-A轮融资

• 全国首家实现刻蚀工艺制备衍射光波导

2023 ・ 规模化量产线建成

• 4000m²,产能30万套/年

2024 无彩虹纹波导量产

• 体全息产品出样

2025 ・持续扩产

• 6000㎡,产能150万套/年

• 碳化硅刻蚀波导量产

广纳四维成立于2021年,孵化于广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院,**专注AR衍射光波导微纳光学器件的研发和批量化生产**,掌握了衍射光学元器件批量化生产的全链条核心技术,具备从设计、材料、纳米加工工艺以及器件封测的全流程研发生产能力。

广纳四维开发的衍射光波导系列产品,实现了**超高透过率、极致轻薄、 无彩虹纹、大视场角低成本**波导镜片方案。

同时,公司在衍射光波导技术领域取得了突破性进展,创新的**晶圆级 碳化硅刻蚀工艺**及衍射光波导技术不仅提升了光学器件的性能,也为智能穿戴设备的发展提供了新的可能性。

■ 使命

为全球客户提供高质量、高性能的微纳光学产品及服务

■ 愿景

呈现更丰富的世界

■ 核心价值观

- 让工作有价值
- 让员工有成长
- 让伙伴有发展

SEEV F M D M

产线介绍

纳米压印量产线

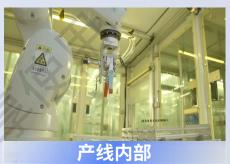
产线面积: 6000㎡

产线产能: 150万套/年(25年底)









刻蚀量产线

建设中













